日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

18.08.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 8月18日

REC'D 0:7 OCT 2004

PCT

WIPO

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-207771

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

[JP2003-207771]

出 願 人

株式会社リガク

独立行政法人理化学研究所

特.

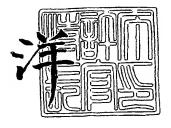
PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 9月24日

1)1

17



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 【書類名】

特許願

【整理番号】

0403

【提出日】

平成15年 8月18日

【あて先】

特許庁長官

殿

【国際特許分類】

G01N 23/20

【発明者】

【住所又は居所】

東京都昭島市松原町3丁目9番12号 理学電機株式会

社内

【氏名】

佐藤 貴久

【発明者】

【住所又は居所】

東京都昭島市松原町3丁目9番12号 理学電機株式会

社内

【氏名】

山野 昭人

【発明者】

【住所又は居所】

東京都昭島市松原町3丁目9番12号 理学電機株式会

社内

【氏名】

安川 昇一

【発明者】

【住所又は居所】

東京都昭島市松原町3丁目9番12号 理学電機株式会

社内

【氏名】

吉田 博喜

【発明者】

【住所又は居所】

島根県松江市国屋町99-2

【氏名】

濱田 賢作

【特許出願人】

【識別番号】

000250339

【氏名又は名称】 理学電機株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

000006792

【氏名又は名称】

理化学研究所

【代理人】

【識別番号】

100101867

【弁理士】

【氏名又は名称】 山本 寿武

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

033466

【納付金額】

21,000円

【その他】

国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成14年度、

文部科学省、タンパク質3000プロジェクト委託研究

、産業活力再生特別措置法第30条の適用を受けるもの

)

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9203149

要 【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 特定高分子結晶の評価装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 X線、紫外線および可視光線を透過する試料容器を用い、該 試料容器内に存在する特定高分子結晶を評価する装置であって、

前記試料容器内の特定高分子結晶を検出するための試料検出ステージと、

前記試料検出ステージとは離間した位置にあって、前記特定高分子結晶のX線 回折測定を行うX線測定ステージと、

前記試料検出ステージから前記X線測定ステージへ試料容器を搬送する搬送手段と、

前記試料検出ステージで得られた情報に基づき、特定高分子結晶の位置を認識するとともに、該位置情報に基づき前記搬送手段を制御して該特定高分子結晶を前記X線測定ステージの試料配置部へ位置決めする制御手段と、を備えたことを特徴とする特定高分子結晶の評価装置。

【請求項2】 前記試料検出ステージは、前記試料容器に紫外線を照射し、 該試料容器内の試料が発する蛍光像を検出する特定高分子検出手段と、

前記試料容器内に存在する試料の可視光像から該試料の外形を検出する結晶検 出手段と、を備え、

前記制御手段は、前記特定高分子検出手段により蛍光像が検出され、かつ前記結晶検出手段により結晶を示す外形が検出された試料を特定高分子結晶と判定するとともに、該特定高分子結晶の位置を認識する構成であることを特徴とする請求項1に記載した特定高分子結晶の評価装置。

【請求項3】 前記X線測定ステージは、試料配置部に配置された試料容器 内の特定高分子結晶に対し、上方又は下方からX線を照射するX線照射手段と、

前記試料容器を介して前記X線照射手段と対向配置され、前記試料容器を透過 してきた前記特定高分子結晶からの回折X線を検出するX線検出手段と、

前記X線照射手段およびX線検出手段を支持する回転アームと、

前記回転アームをほぼ水平な軸中心に任意の角度回転させる回転駆動機構と、 を備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載した特定高分子結晶の評価装置 【請求項4】 前記搬送手段は、試料容器を載置する試料台と、前記試料台を搭載するとともに該試料台を水平面上で直交するX、Y方向および高さ方向に移動させるXYZテーブルと、このXYZテーブルを前記試料検出ステージから前記X線測定ステージへ搬送するスライダと、を含むことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載した特定高分子結晶の評価装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、特定高分子結晶をX線の回折現象を利用して評価するための特定 高分子結晶の評価装置に関し、特に蛋白質結晶等の生体高分子結晶の評価に好適 な装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

DNAの二重らせん構造が発見されて以来、ゲノム計画の展開と相まって、蛋白質結晶の構造解析が世界的に注目を集めている。蛋白質結晶の構造解析には、NMR(核磁気共鳴装置)を用いた手法、電子顕微鏡を用いた手法、X線の回折現象を利用した手法等が開発されており、特に、X線の回折現象を利用したX線結晶構造解析は、イメージングプレート等の二次元X線検出器や二次元データからの解析ソフトウエア等の開発に伴い飛躍的な進展をみせている。

[0003]

従来、X線の回折現象を利用した蛋白質結晶の構造解析は、まず溶液中で蛋白質を結晶化させて得られた蛋白質の結晶粒をキャピラリーと称するガラス製の細管に注入し、この状態でX線回折装置に装填して行われていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

さて、蛋白質結晶のX線構造解析を行うためには、X線照射位置にターゲットである蛋白質結晶を正確に位置決めする作業が必要となる。このため、従来は、蛋白質結晶を検出するための顕微鏡をX線回折装置に付設しておき、該顕微鏡を

利用して作業者が目視観察により人手をもって蛋白質結晶の位置決め操作を行っていた。このような目視観察と手作業による位置決め操作は煩雑で時間がかかる。しかも、従来は一回の測定が終了する都度、X線回折装置での位置決め操作を行っており、多くの蛋白質結晶を迅速に評価することができなかった。

[0005]

例えば、人体を構成する蛋白質は5万~10万種類にも及ぶとされており、それら多くの蛋白質結晶の構造を短期間で解明することが、近年の構造生物学における緊急の課題となっている。

[0006]

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、X線の回折現象を利用した 特定高分子結晶の構造解析を自動化して、処理の迅速化を図ることを目的とする

[0007]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明は、X線、紫外線および可視光線を透過する試料容器を用い、該試料容器内に存在する特定高分子結晶を評価する装置であって、

試料容器内の特定高分子結晶を検出するための試料検出ステージと、

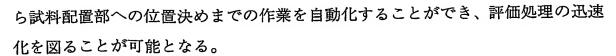
試料検出ステージとは離間した位置にあって、特定高分子結晶のX線回折測定を行うX線測定ステージと、

試料検出ステージからX線測定ステージへ試料容器を搬送する搬送手段と、

試料検出ステージで得られた情報に基づき、特定高分子結晶の位置を認識するとともに、該位置情報に基づき搬送手段を制御して該特定高分子結晶をX線測定ステージの試料配置部へ位置決めする制御手段と、を備えたことを特徴とする(請求項1)。

[0008]

このように、試料検出ステージで試料容器内の特定高分子結晶を検出し、そこで得られた情報に基づき搬送手段を制御することで、特定高分子結晶をX線測定ステージの試料配置部へ位置決めするようにしたので、特定高分子結晶の検出か



[0009]

特に、蛋白質結晶の評価に際しては、蛋白質結晶を生成するための多数の凹部が形成された結晶化プレートを試料容器として用い、該結晶化プレートの各凹部で蛋白質結晶を生成させ、それら各蛋白質結晶を試料検出ステージで検出しておき、その後、該結晶化プレートをX線測定ステージへ搬送させて、逐次、各凹部内の蛋白質結晶を試料配置部へ位置決めしてX線回折測定を実施していけば、多数の蛋白質結晶を連続的に評価することができ、作業時間の大幅な短縮を図ることができる。

[0010]

ここで、試料検出ステージは、試料容器に紫外線を照射し、該試料容器内の試料が発する蛍光像を検出する特定高分子検出手段と、試料容器内に存在する試料の可視光像から該試料の外形を検出する結晶検出手段と、を備えた構成とすることができる(請求項2)。

また、制御手段は、特定高分子検出手段により蛍光像が検出され、かつ結晶検出手段により結晶を示す外形が検出された試料を特定高分子結晶と判定するとともに、該特定高分子結晶の位置を認識する構成とすることができる(請求項2)

[0011]

高分子結晶、特に生体高分子の多くは、紫外線を照射したとき蛍光を発する。 本明細書では、このように紫外線を照射したとき蛍光を発する特性を有した高分子結晶を「特定高分子結晶」と称する。例えば、蛋白質結晶がこの特定高分子結晶に該当する。

[0012]

本発明は、かかる特定高分子結晶の特性に着目して、試料容器に紫外線を照射 し、該試料容器内の試料が発する蛍光像を検出することにより試料容器内の特定 高分子を検出するようにしている。

しかし、検出された特定高分子が、結晶を形成するものか否かは、蛍光像だけ

では判別できない場合がある。例えば、特定高分子の凝集が試料容器内に存在した場合、かかる凝集も蛍光を発するため、結晶の蛍光像と凝集の蛍光像とが混在して検出されてしまう。

そこで、本発明は、試料容器内に存在する試料の可視光像から該試料の外形を 検出することで、その外形から結晶とそれ以外のものとを区別し、上記蛍光像の 検出結果と相俟って「特定高分子」の「結晶」を判定するとともに、該特定高分 子結晶の位置を認識する構成とした。

[0013]

また、X線測定ステージは、試料配置部に配置された試料容器内の特定高分子 結晶に対し、上方又は下方からX線を照射するX線照射手段と、

試料容器を介してX線照射手段と対向配置され、試料容器を透過してきた特定 高分子結晶からの回折X線を検出するX線検出手段と、

X線照射手段およびX線検出手段を支持する回転アームと、

回転アームをほぼ水平な軸中心に任意の角度回転させる回転駆動機構と、を備 えた構成とすることができる(請求項3)。

[0014]

この構成によれば、試料容器を回転させることなく、特定高分子結晶に対する 回折X線の積分強度を求めることができる。回折X線の積分強度は、結晶に対す るX線の照射角度を変えて、様々な角度からX線を照射したときの回折X線強度 を検出し、それらの強度データを積分して求められる。従来は、結晶試料を封入 したキャピラリーを回転させることで、回折X線の積分強度が求められていた。

[0015]

蛋白質結晶等の特定高分子結晶の構造を解析するには、結晶で回折してきたX線の積分強度を求める必要がある。すなわち、回折を生じる可能性のある結晶からの反射X線は、逆格子空間(回折空間)において球状に分布している。したがって、結晶に対し固定された位置で検出される回折X線のピーク強度(回折斑点)は、この球状に分布する反射X線の一断面のみを観察して得られたものであり、結晶の構造解析(すなわち、分子構造の決定)に必要なピーク強度のわずか数百分の一乃至数千分の一に過ぎない。

[0016]

本発明によれば、試料ホルダに対しX線照射手段及びX線検出手段を回転させることにより、球状に分布する結晶からの反射X線に対して複数の断面からピーク強度(回折斑点)を検出して、その積分強度を求めることができる。その結果、検出された回折X線の積分強度に基づいて、高い信頼性をもった結晶構造の解析・評価を実現することができる。

特に、結晶化プレートを試料容器として利用した場合、結晶化プレートの凹部には溶液が充填されており、蛋白質結晶等の特定高分子結晶はこの溶液中に浮遊した状態で存在する。したがって、結晶化プレートを回転させると溶液が零れ出たり、溶液中の結晶が移動したりするため、これを回転させることはできないが、本発明装置によれば上記のとおり結晶化プレートを回転させることなく回折X線の積分強度を求めることができる。

[0017]

また、搬送手段は、試料容器を載置する試料台と、試料台を搭載するとともに 該試料台を水平面上で直交するX、Y方向および高さ方向に移動させるXYZテ ーブルと、このXYZテーブルを試料検出ステージからX線測定ステージへ搬送 するスライダと、を含む構成とすることができる(請求項4)。

これらXYZテーブルとスライダの駆動制御をもって、試料容器内に存在する特定高分子結晶を、X線測定ステージに設けた試料配置部へ自動的に位置決めすることが可能となり、作業性が格段に向上する。

[0018]

【発明の実施の形態】

以下、蛋白質結晶を評価対象(特定高分子結晶)とした、本発明の実施の形態 について図面を参照して詳細に説明する。

[0019]

[装置の全体構成]

図1は本実施形態に係る特定高分子結晶評価装置の全体構成を示す平面模式図 、図2は同じく正面模式図である。

図1に示すように、特定高分子結晶評価装置は、試料容器収納部100、供給

ロボット200、試料容器識別部300、搬送ユニット400(搬送手段)、試料検出ステージ500、X線測定ステージ600、および中央処理装置700(制御手段)を備えている。

[0020]

試料容器収納部100は、複数の試料容器10を並べて収納できる仕切棚によって形成されており、該試料容器収納部100に蛋白質結晶を収容する試料容器10が並べて載置されている。

試料容器10は、紫外線、可視光線およびX線を透過するポリイミド等の材料で形成された結晶化プレートを用いることが好ましい。結晶化プレートを利用した試料容器10には、図3(a)に示すように、多数の凹部11が形成されており、この凹部11内で蛋白質の結晶Sを生成することができる。結晶化プレートを用いた蛋白質の結晶生成方法は、蒸気拡散法をはじめとして種々の方法が知られている。図3(b)は、蒸気拡散法により蛋白質結晶Sが生成された状態を模式的に示す図であり、カバープレート12の下面においた試料溶液Lの滴中に蛋白質結晶Sが生成されている。試料容器10に形成された多数の凹部11には、それぞれ生成条件を違えたり、異なる種類の蛋白質結晶Sを別個に生成することができる。

[0021]

供給ロボット200は、軸方向に伸縮自在で、高さ方向に移動自在、かつ水平面上を旋回可能なロボットアーム201を備えており、このロボットアーム201の先端に開閉チャック202が設けられている。試料容器収納部100に収納されている試料容器10は、開閉チャック202により把持されて同収納部100から引き出され、まず試料容器識別部300に移送される。

[0022]

試料容器識別部300には、あらかじめ試料容器10に付された識別情報を読み取る情報読取装置が設置されており、該情報読取装置が識別情報を読み取ることのできる位置(情報読取位置)に試料容器10が配置される。ここで、識別情報としてバーコードを用いた場合は、バーコードリーダにより情報読取装置が構成される。

なお、本実施形態では、試料容器収納部100から引き出した試料容器10を、開閉チャック202で確実に把持して移送する目的から、試料容器収納部100の近傍位置に容器持ち換え部310が設けてある。試料容器収納部100から引き出され試料容器10は、いったんこの容器持ち換え部310に置かれ、再び開閉チャック202が正確に把持して試料容器識別部300へ移送される。

[0023]

搬送ユニット400は、試料容器10を載置する試料台401と、この試料台 401を搭載するXYZテーブル402と、このXYZテーブル402を試料台 401と一体に搬送するスライダ403とで構成されている。

試料台401には、図4に示すように、上面に位置合わせブロック404と押圧用のアクチュエータ405が設けてあり、上面に載置された試料容器10の角部をアクチュエータ405により押圧して、対角線上にある角部を位置合わせブロック404に当接させることにより、試料容器10を常に試料台401の一定位置に載置するようになっている。

[0024]

また、試料台401には、試料容器10が載置される部位に透孔401aが穿設してある。この透孔401aは、後述する試料検出ステージ500で試料容器10に照射される紫外線と可視光線、およびX線測定ステージ600で試料容器10内の蛋白質結晶Sに照射されるX線を透過するためのものである。

[0025]

XYZテーブル402は、試料台401を水平面上で直交するX方向およびY 方向に移動させるとともに試料台401を高さ方向(Z方向)に移動させる機構 である。このXYZテーブル402は、スライダ403に搭載されている。

[0026]

スライダ403は、試料検出ステージ500とX線測定ステージ600とを結 ぶ搬送経路を形成しており、XYZテーブル402に搭載された試料台401を 、試料検出ステージ500とX線測定ステージ600との間で直線的に搬送する 機能を有している。

[0027]

試料検出ステージ500は、試料容器10内の蛋白質結晶Sを検出し、その重心位置を認識するためのステージである。また、X線測定ステージ600は、試料検出ステージ500で検出された試料容器10内の蛋白質結晶SをX線回折測定するためのステージである。これら各ステージについては、追って詳細に説明する。

[0028]

中央処理装置700は汎用コンピュータで構成され、上述した装置各部の駆動制御を実行する。また、中央処理装置700は、試料検出ステージ500における蛋白質結晶Sの判別と重心位置の認識を実行するとともに、X線測定ステージ600におけるX線測定処理を実行する。特に、この中央処理装置700は、試料検出ステージ500で得られた情報により認識した蛋白質結晶Sの位置情報(重心位置の情報)に基づき、XYZテーブル402とスライダ403を制御して、該蛋白質結晶SをX線測定ステージ600の試料配置部610へ位置決めする機能を有している。

[0029]

ここで、スライダ403は、始動時から一定期間は徐々に加速していき、その後、一定の速度でスライダ403を駆動し、次いで徐々に減速して試料配置部610に停止させるように駆動制御される。これにより慣性力を抑え試料台401に載置された試料容器10内での蛋白質結晶Sの移動を防止できる。

[0030]

[試料検出ステージ]

次に、試料検出ステージ500について更に詳細に説明する。

図5は試料検出ステージの概要を示す模式図である。

試料検出ステージ500には、試料容器10が配置される試料検出部510を基準として、その下方に可視光照射ユニット520および紫外線照射ユニット521が設置してある。これら可視光照射ユニット520および紫外線照射ユニット521は、試料検出部510に配置された試料容器10に対し、可視光又は紫外線を照射する光源である。

可視光照射ユニット520および紫外線照射ユニット521は、横方向にスラ

イドしていずれか一方のユニットが試料容器10と対向配置される。なお、試料容器10と可視光照射ユニット520および紫外線照射ユニット521の中間に反射ミラーを配置して、可視光照射ユニット520から発射される可視光線または紫外線照射ユニット521から発射される紫外線を試料容器10に導く構成とすれば、これら各照射ユニット520,521は、試料容器10と対向配置する必要はない。

[0031]

試料容器10は、既述したように試料台401に載置されており、XYZテーブル402とスライダ403の移動により、試料検出部510に配置される。

試料検出部510の上方には、顕微鏡530と2次元撮像ユニット540が配設されている。顕微鏡530は、紫外線又は可視光の照射により試料容器10を透して得られる画像を拡大して2次元撮像ユニット540へ導く。なお、顕微鏡530は上下方向に焦点位置を変更して、試料容器10内の蛋白質結晶Sを探索することができるように構成されている。

[0032]

2次元撮像ユニット540としては、例えば、CCDを用いることができる。 2次元撮像ユニット540は、顕微鏡530を介して入射した拡大画像を電気信号(画像データ)に変換し、中央処理装置700へ出力する。中央処理装置700は、2次元撮像ユニット540から入力された画像データを処理して、試料容器10内の蛋白質結晶Sを検出するとともに、その位置を認識する。

[0033]

図6および図7は中央処理装置により実行される蛋白質結晶の検出方法を示すフローチャートである。

まず、光源を紫外線照射ユニット521に設定し、該紫外線照射ユニット521から発射される紫外線を試料容器10に照射する。

[0034]

このとき、試料容器10を透して得られる画像は、顕微鏡530により拡大されて2次元撮像ユニット540へ入射する。中央処理装置700は、2次元撮像ユニット540から送られてくる画像データを入力し(ステップS1)、該画像

データから蛍光像を検出する(ステップS2)。すなわち、試料溶液L中に生成された蛋白質結晶Sは、紫外線が照射されたとき蛍光を発するため、その蛍光像が2次元撮像ユニット540に入射する。そこで、中央処理装置700は、2次元撮像ユニット540から入力した画像データを分析して蛍光像を検出し、蛍光像すなわち蛋白質の位置を把握する。

なお、ここで把握される蛋白質の位置は、水平面 (x y座標)上の位置であり、高さ方向 (z座標)の位置は、顕微鏡530の焦点位置により把握される。

[0035]

次いで、光源を紫外線照射ユニット521から可視光照射ユニット520に切り替え、該可視光照射ユニット520から発射される可視光線を試料容器10に照射する。このとき、試料容器10を透して得られる可視光像は、顕微鏡530により拡大されて2次元撮像ユニット540へ入射する。中央処理装置700は、2次元撮像ユニット540から送られてくる画像データを入力し(ステップS3)、該画像データを処理して試料溶液し中の結晶を検出するとともに、その重心位置を認識する(ステップS4)。

[0036]

このステップS4(結晶検出ステップ)は、図7に示すサブルーチンに沿って処理される。すなわち、2次元撮像ユニット540から入力した画像データを、所定のしきい値を基準に2値化処理して、xy座標上の各画素を「1」「0」の2値データに変換する(ステップS10)。

[0037]

次いで、2値化処理された画像データから、試料溶液L中に存在する試料のエッジに該当する画素を検出する(ステップS11)。ここでは、例えば、図8に示すように判別対象である注目画素が黒(データ「1」)であるか否かを判別し、黒であったときは、その周囲の画素(画素 $1\sim8$)について、同様に黒(データ「1」)か白(データ「0」)かを判別していく。

[0038]

そして、周囲の画素(画素 $1\sim 8$)がすべて白(データ「0」)であったときは、注目画素が孤立点であると結論付ける。また、周囲の画素(画素 $1\sim 8$)が

すべて黒(データ「1」)であったときは、注目画素が画像の内部点であると結論付ける。このようにして、孤立点と内部点に相当する画素はすべて除外し、周囲の画素(画素 $1\sim8$)の一部が白(データ「0」)である注目画素を試料のエッジと認識し、そのx y座標を記憶する。

上述した処理を、xy座標系のすべての画素について実行し、試料のエッジに 該当する画素をすべて抽出する。

[0039]

続いて、抽出した試料のエッジに該当する画素に着目し、隣接する画素を連結していき、試料の輪郭線を検出する(ステップS12)。この輪郭線の始点と終点が一致すれば、該輪郭線は閉じた輪郭線と判定される。そして、閉じた輪郭線をもつ試料が、一定の面積を有する結晶と判別される。一方、輪郭線が閉じていない試料は、凝集など結晶化されていないものとして除外される。

[0040]

次に、閉じた輪郭線をもつ試料(すなわち結晶)の内部領域を認識し、該内部 領域の重心位置を、公知の演算法を用いて算出する(ステップS13)。

平面画像の重心位置を求める手法としては、例えば、結晶として認識された連結図形Sのモーメント量を求め、このモーメント量から計算することができる。すなわち、連結図形Sの各画素の重みを均等に1とした場合、モーメントM(m, n)は次式(数1)で定義される。

[0041]

【数1】

$$M(m, n) = \sum_{(x, y) \in S} (x^m \times y^n)$$

M(0,0)は、連結図形Sの面積

M(1,0)は、x軸に対するモーメント

M (0, 1) は、y軸に対するモーメント

[0042]

そして、上記のモーメント量を用いて重心座標(p, q)は、次式で計算できる。

p = M (1, 0) / M (0, 0)

q = M (0, 1) / M (0, 0)

[0043]

中央処理装置700は、検出された結晶の重心位置を算出した後、再び図6に示すメインルーチンに戻り、蛍光像に基づき検出された蛋白質の位置と、可視光像に基づき検出された結晶の位置を重ね合わせて、蛋白質結晶Sを認識する。そして、該蛋白質結晶Sに対し図7のステップS13で得られた重心位置を記憶する(ステップS5)。以上により、試料容器10内に存在する蛋白質結晶Sの重心位置を自動的に検出することができる。

[0044]

図9は蛋白質結晶と自家蛍光を発しない物質の結晶とが混在して含まれる試料 溶液を観察したときの顕微鏡画像のスケッチであり、(a)は同試料溶液に可視 光線を照射して得られた可視光像、(b)は同試料溶液に紫外線を照射して得ら れた蛍光像である。

[0045]

同図(a)に示すように、試料溶液に可視光線を照射したときは、蛋白質結晶の可視光像Aとその他の結晶の可視光像Bが観察された。この画像では、いずれの可視光像が蛋白質結晶であるか判別がつかない。

しかし、同図(b)に示すように、試料溶液に紫外線を照射したとき、蛋白質結晶の蛍光像Cのみが観察され、その他の結晶は検出されない。よって、可視構造Aと蛍光像Cを重ね合わせることで、蛋白質結晶の位置を認識することができる。

[0046]

図10は蛋白質の凝集が含まれる試料溶液を観察したときの顕微鏡画像のスケッチであり、(a)は同試料溶液に紫外線を照射して得られた蛍光像、(b)は同試料溶液に可視光線を照射して得られた可視光像である。

[0047]

同図(a)に示すように、試料溶液に紫外線を照射したときは、蛋白質の凝集から発せられる蛍光像Dが観察された。この蛍光像Dでは、蛋白質の凝集か結晶かの判断はつかない。

しかし、同図(b)に示すように、試料溶液に可視光線を照射したとき、蛋白質の凝集に特徴的な針状の外形をもつ可視光像Eが観察され、よって該観察対象が蛋白質の凝集であると判定することができる。

[0048]

このように、試料溶液に紫外線を照射したとき得られる蛍光像と、試料溶液に 可視光線を照射したとき得られる可視光像とを総合することで、蛋白質以外の結 晶や蛋白質の凝集を除外して、蛋白質結晶の位置を認識することが可能となる。

[0049]

[X線測定ステージ]

次に、X線測定ステージについて更に詳細に説明する。

図11はX線測定ステージの構成を示す側面構成図、図12はX線測定ステージにおける蛋白質結晶の測定原理を模式的に示す図である。

[0050]

図11に示すように、X線測定ステージ600には、試料配置部610を基準として、その下方にX線照射ユニット620(X線照射手段)、上方にX線検出器630(X線検出手段)が配設されている。

試料配置部610には、既述したように試料台401上に載置された試料容器10が、XYZテーブル402とスライダ403の移動をもって位置決め配置される。

[0051]

X線照射ユニット620は、X線源621とX線光学系622を含んでいる。 X線源621には、電子銃とターゲットを内蔵したラボ用のX線発生器が用いられる。この種のX線発生器は、放射光を発生させる大規模X線発生設備と異なり、寸法および重量が格段に小さい。そのため、後述するように回転アーム640 に搭載して回転駆動することが可能である。

[0052]

X線光学系622は、X線源621から取り出されたX線のうち、特定波長の X線のみを選別したり(単色化)、試料配置部610へX線を収束する等の機能 を有し、コンフォーカルミラーやコリメータ等の光学機器の組合せをもって構成 されている。

[0053]

X線検出器630には、二次元X線検出器が用いられる。特に、本実施形態では、X線検出器630としてCCDを用いており、平面上に検出される回折X線の強度を電気信号に変換して、中央処理装置700へ出力するように構成されている。

[0054]

上述したX線照射ユニット620およびX線検出器630は、回転アーム640にそれぞれ搭載されている。なお、回転アーム640の形状は任意であり、例えば、板状であっても棒状であってもよい。この回転アーム640の一端部にX線照射ユニット620が搭載され、他端部にX線検出器630が対向するように搭載されている。

[0055]

回転アーム640の中心部は、回転駆動機構641の回転軸641aに装着されており、回転駆動機構641により回転軸641a中心に任意の角度回転可能となっている。回転駆動機構641の回転軸641aの中心線〇は、ほぼ水平に配置してあり、X線照射ユニット620から放射されるX線の光軸は、この回転軸641aの中心線〇と交わるように調整されている。この回転駆動機構641は、例えば、ステッピングモータ等の高精度に回転角度を制御可能な駆動モータとその回転を回転軸641aに伝達する歯車機構で構成されており、駆動モータは中央処理装置700によって回転角度が制御されている。回転角度は、正逆両方向へ45°程度の範囲で任意に制御できるようにすることが好ましい。

[0056]

本実施形態では、回転アーム640に搭載されたX線照射ユニット620を試料配置部610の下方に配置するとともに、X線検出器630を試料配置部610の上方に配置してあり、試料配置部610上の試料容器10内に生成された蛋

白質結晶Sに対して下方からX線を照射し、蛋白質結晶Sで反射してきた回折X線を、試料容器10の上方でX線検出器630により検出する構成となっている。なお、X線照射ユニット620とX線検出器630の配置を上下逆転して、X線照射ユニット620を試料配置部610の上方に配置するとともに、X線検出器630をその下方に配置することもできる。

[0057]

また、X線検出器630には、検出位置調整機構650が付設されている。この検出位置調整機構650は、X線検出器630を回転半径方向(図示a方向)に移動させるとともに、試料配置部610に配置される試料容器10と平行な一方向(図示b方向)に移動させる機構である。図11に示す構成例では、検出位置調整機構650を、回転アーム640に設置された第1の案内レール651と、この第1の案内レール651に沿って移動可能な第1の移動台652と、この移動台652から図示b方向に延出する第2の案内レール653と、この第2の案内レール653に沿って移動可能な第2の移動台(図示せず)と、これら各移動台を駆動する駆動モータ(図示せず)とで構成してあり、第2の移動台にX線検出器630が固定されている。

[0058]

次に、X線測定ステージ600における蛋白質結晶の測定方法を説明する。 XYZテーブル402およびスライダ403の移動により試料配置部610に 試料容器10内の蛋白質結晶Sが自動的に位置決め配置される。

[0059]

ここで、必要に応じて蛋白質結晶SとX線検出器630との間の距離を調整する。すなわち、蛋白質結晶SにX線検出器630を近づけるほど、蛋白質結晶Sから放射状に反射してくるX線の回折斑点を広い角度範囲で検出することができる。しかし、蛋白質結晶Sの逆格子密度が高い場合、蛋白質結晶SにX線検出器630を近づけると、蛋白質結晶Sから放射状に反射してくるX線の回折斑点が重なり合って検出されてしまうおそれがある。そこで、検出位置調整機構650をもってX線検出器630を図11のa方向に移動調整することで、蛋白質結晶SとX線検出器630との間の距離を適宜調整し好適な検出データを得ることが

可能となる。

[0060]

さらに、検出位置調整機構650をもってX線検出器630を図11のb方向 に移動調整することで、蛋白質結晶Sから放射状に反射してくる回折X線の検出 範囲を変更することもできる。

[0061]

次いで、X線照射ユニット620からX線を放射してX線回折測定を実行する。図12に示すように、X線照射ユニット620から放射されたX線は、試料容器10内の蛋白質結晶Sに下方から入射する。そして、蛋白質結晶Sからは放射状にX線が回折して、この回折X線がX線検出器630で検出される。中央処理装置700は、検出された回折X線の強度データに基づき結晶評価や結晶構造解析を実行する。

[0062]

また、蛋白質結晶Sに対して様々な角度からX線を照射して回折X線の強度を 検出する場合には、回転駆動機構641により回転アーム640を回転駆動して 、蛋白質結晶Sの格子面に対するX線照射ユニット620およびX線検出器63 0の角度を調整し、上記X線回折測定を繰り返す。この操作をもって、試料容器 10を回転させることなく、蛋白質結晶Sに対する回折X線の積分強度を求める ことができ、さらに、積分強度に基づき高い信頼性をもった結晶構造解析を実現 することができる。

[0063]

なお、上記実施形態および実施例では蛋白質結晶を検出対象として説明してきたが、本発明方法の対象はこれに限定されるものではなく、紫外線を照射したとき蛍光を発する特性を有した各種の特定高分子結晶を検出対象とすることができる。

[0064]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、試料検出ステージで試料容器内の特定 高分子結晶を検出し、そこで得られた情報に基づき搬送手段を制御することで、 特定高分子結晶をX線測定ステージの試料配置部へ位置決めするようにしたので、特定高分子結晶の検出から試料配置部への位置決めまでの作業を自動化することができ、評価処理の迅速化を図ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施形態に係る特定高分子結晶評価装置の全体構成を示す平面模式図である。

【図2】

同じく正面模式図である。

【図3】

試料容器の構成例を示す図である。

【図4】

試料台の構成を示す図で、(a)は平面図、(b)は正面断面図である。

【図5】

試料検出ステージの概要を示す模式図である。

【図6】

中央処理装置により実行される蛋白質結晶の検出方法を示すフローチャートである。

【図7】

図6のステップS4にかかるサブルーチンを示すフローチャートである。

【図8】

図7に示すステップS11のエッジ検出処理を説明するための図である。

【図9】

蛋白質結晶と自家蛍光を発しない物質の結晶とが混在して含まれる試料溶液を 観察したときの顕微鏡画像のスケッチである。

【図10】

蛋白質の凝集が含まれる試料溶液を観察したときの顕微鏡画像のスケッチである。

【図11】

X線測定ステージの構成を示す側面構成図である。

【図12】

X線測定ステージにおける蛋白質結晶の測定原理を模式的に示す図である。

【符号の説明】

S:蛋白質結晶

10:試料容器

11:凹部

12:カバープレート

100:試料容器収納部

200:供給ロボット

201:ロボットアーム

202:開閉チャック

300:試料容器識別部

3 1-0:容器持ち換え部

400:搬送ユニット

401:試料台

401a:透孔

402:XYZテーブル

403:スライダ

404:位置合わせブロック

405:アクチュエータ

500:試料検出ステージ

510:試料検出部

520:可視光照射ユニット

521:紫外線照射ユニット

5 3 0 : 顕微鏡

540:2次元撮像ユニット

600: X線測定ステージ

610:試料配置部

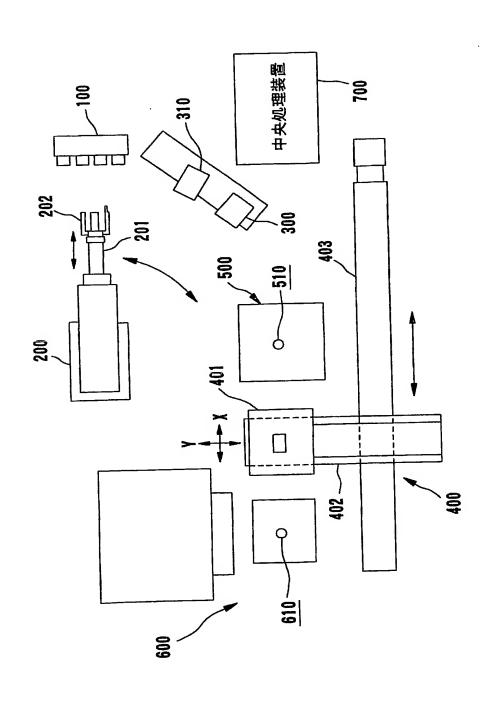
ページ: 20/E

- 620:X線照射ユニット
- 621:X線源
- 6 2 2 : X線光学系
- 6 3 0: X線検出器
- 640:回転アーム
- 641:回転駆動機構
- 6 4 1 a:回転軸
- 650:検出位置調整機構
- 651:第1の案内レール
- 652:第1の移動台
- 653:第2の案内レール
- 700:中央処理装置

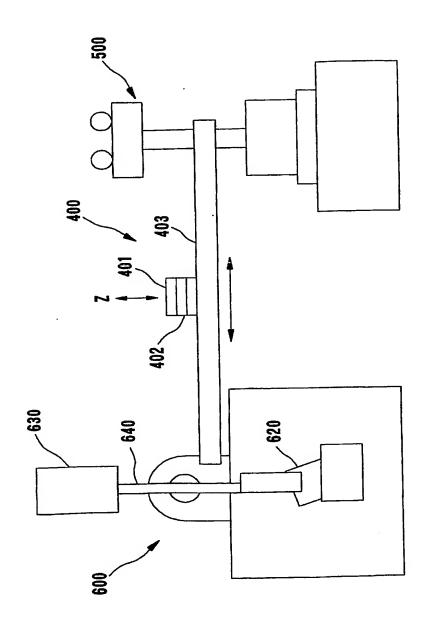
【書類名】

図面

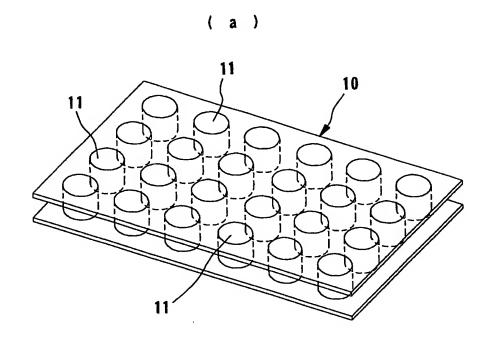
【図1】

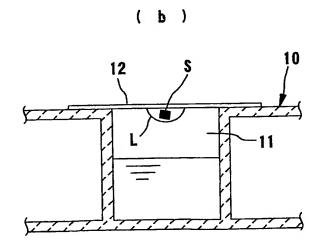


【図2】



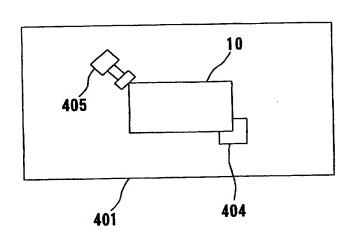
【図3】

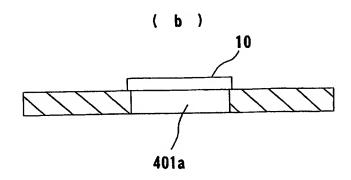




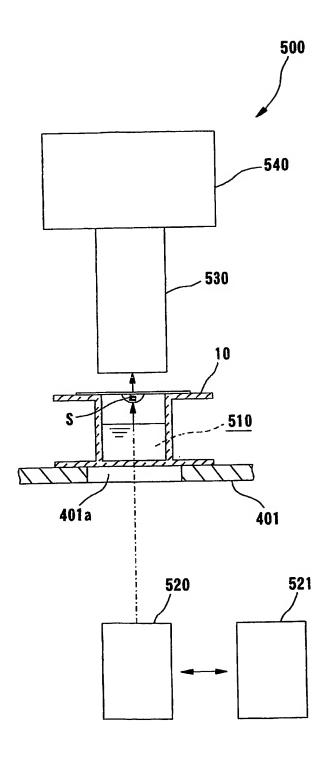
【図4】



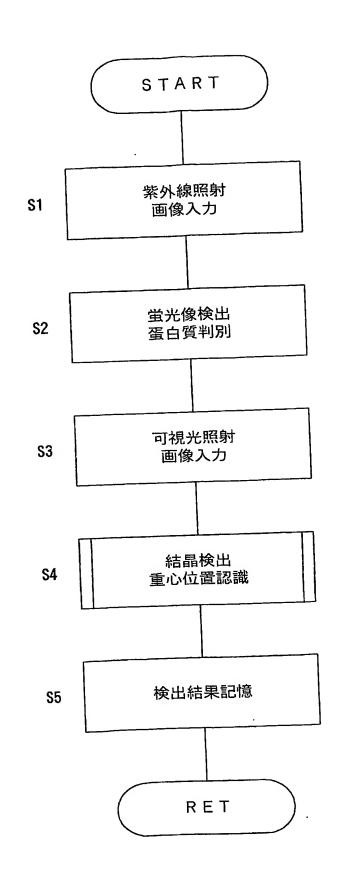




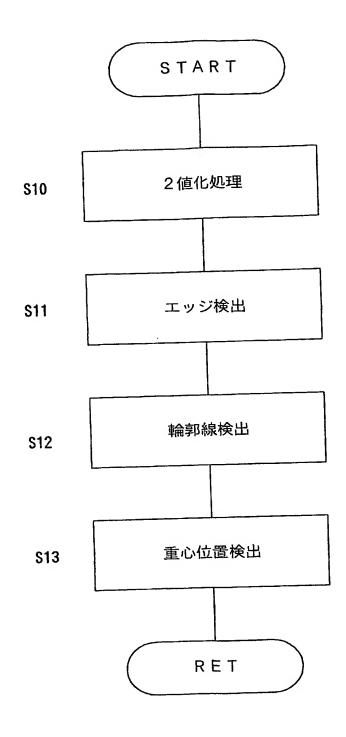
【図5】



【図6】



【図7】

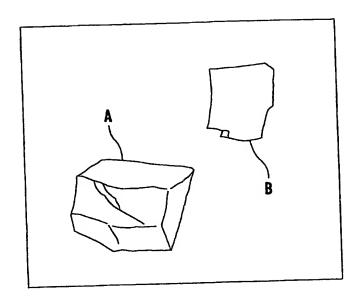


【図8】

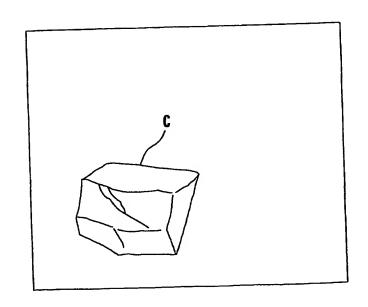
3	2	1
4	注目画素 (x,y)	8
5	6	7

[図9]

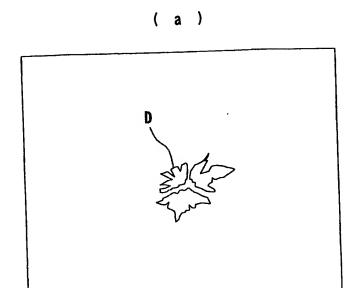


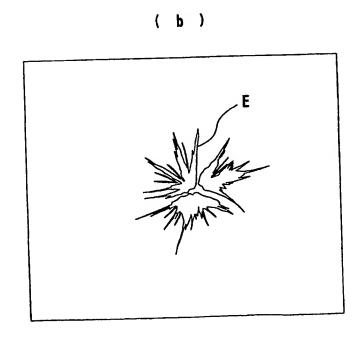


(b)

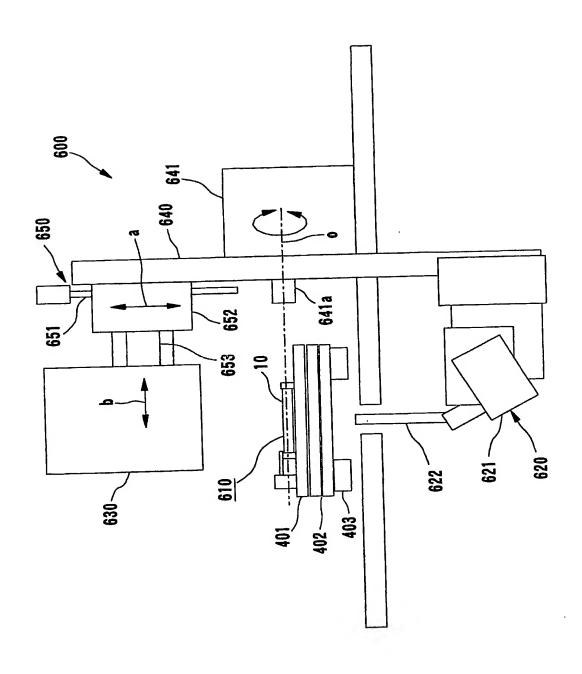


【図10】

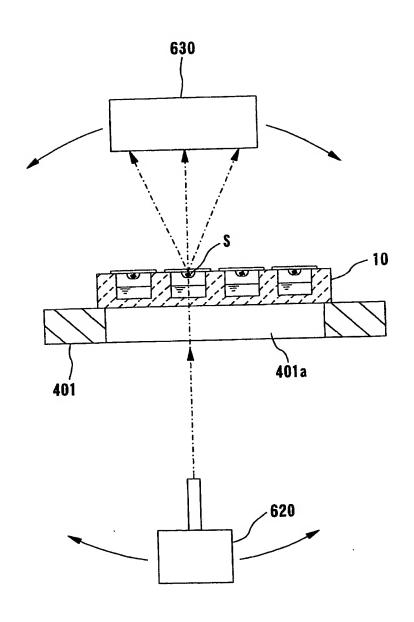




【図11】



【図12】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 X線の回折現象を利用した特定高分子結晶の構造解析を自動化して、処理の迅速化を図る。

【解決手段】 試料容器 10内の蛋白質結晶を検出するための試料検出ステージ500と、試料検出ステージ500とは離間した位置にあって、蛋白質結晶のX線回折測定を行うX線測定ステージ600と、試料検出ステージ500からX線測定ステージ600へ試料容器 10を搬送する搬送ユニット400と、試料検出ステージ500で得られた情報に基づき、蛋白質結晶の位置を認識するとともに、該位置情報に基づき搬送ユニット400を制御して蛋白質結晶をX線測定ステージ600の試料配置部610へ位置決めする中央処理装置700 (制御手段)と、を備えたことを特徴とする。

【選択図】 図1

【書類名】

出願人名義変更届(一般承継)

【提出日】

平成15年12月 1日

【あて先】

特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2003-207771

【承継人】

【識別番号】

503359821

【住所又は居所】 【氏名又は名称】 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】

100075812

【弁理士】 【氏名又は名称】

吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】

【援用の表示】

登記簿謄本 1 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】

委任状 1

【物件名】

委任状

委 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏を代理人と定めて下記事項を委任する。

- 9541 1. 別紙目録に記載の特許出願に関する出願人名義変更届をする件
- 2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 /5年 // 月 /9日

住所又は居所 埼玉県和光市広沢2番1 氏名又は名称 独立行政法人 理化学研

代表者 理事長野依良

出証特2004-3085689

目録(1)

		51.	特願平07-327372
1.	特顧昭 63-235737	52.	特願平08-000652
2.	特願平05-044143	52. 53.	特願平08-026368
3.	特願平05-127257		特顧平08-030850
4.	特願平05-127258	54.	特顧平08-041279
5.	特願平05-213675	55.	特願平08-045903
6.	特願平05-306164	56.	
7.	特願平05-328611	57.	特顯平08-051604
8.	特願平05-336746	58.	特顧平08-065715
9.	特願平06-035100	59.	特願平08-070071
10.	特顧平06-061792	60.	特願平08-105667
11.	特願平06-061793	61.	特願平08-107784
12.	特願平06-069150	62.	特願平08-116473
13.	特願平06-097098	63.	特願平08-123475
14.	特願平06-111624	64.	特願平08-127005
15.	特願平06-121100	65.	特願平08-131746
16.	特願平06-145908	66.	特願平08-132846
17.	特願平06-158670	67.	特願平08-132854
18.	特顯平06-158671	68.	特願平08-142676
19.	特願平06-165751	69.	特顧平08-158078
20.	特顧平06-165752	70.	特願平08-167401
21.	特顯平06-181857	71.	特願平08-196331
22.	特願平06-235742	72.	特願平08-197050
23.	特額平06-238603	73.	特願平08-197051
24.	特願平06-244764	74.	特顧平08-211946
25.	特願平06-248486	75.	特願平08-216506
26.	特願平06-252942	76.	特願平08-216508
27.	特顧平06-268723	77.	特願平08-222352
28.	特願平06-293933	78.	特願平08-231066
29.	特願平06-301372	79.	特願平08-233442
30.	特願平06-323795	80.	特顯平08-236685
31.	特願平06-324490	81.	特顯平08-251410
32.	特願平06-507966(7飛2002	-12420) 82.	特願平08-262051
33.	特顧平07-007185	83.	特顯平08-302896
34.	特願平07-069255	84.	特願平08-308335
35:		85.	特顯平08-308336
36.		86.	特願平08-311467
37.		87.	特願平08-315093
38.		88.	特顧平08-317622
39.		89.	特願平08-320241
40.		90.	特顯平08-506395
41.		91.	特願平09-002295
42.		92.	特願平0.9-010602
43.		93.	特願平0.9-019968
44.		94.	特願平09-019969
45		95.	特願平09-019971
		96.	特願平09-024890
46		97.	
47		98.	
48		99.	
49		100	
50	・ 初期平り1-311110	100	. 14091

目録(2)

	************	151. 特願平10-045434
101.	特願平09-054595	
102.	特願平09-056654	
103.	特願平09-057342	
104.	特願平09-058774	
105.	特願平09-067611	155. 特願平10-051490
106.	特願平09-074394	156. 特顧平10-051491
107.	特願平09-080480	157. 特顯平10-051492
108.	特願平09-082965	158. 特願平10-051493
109.	特顯平09-091523	159. 特顯平10-060740
110.	特願平09-091591	160. 特顯平10-060741
111.	特願平09-091694	161. 特願平10-061895
112.	特願平09-096968	162. 特顯平10-076139
113.	特願平09-099061	163. 特願平10-085207
114.	特願平09-099109	164. 特願平10-085208
115.	特願平09-104093	165. 特顯平10-103083
116.	特願平09-119730	166. 特願平10-103115
117.	特願平09-129068	167. 特願平10-103671
118.	特願平09-134525	168. 特願平10-104093
119.		169. 特願平10-113493
120.		170. 特願平10-116378
121.		171. 特願平10-121456
122.		172. 特願平10-127520
123.		173. 特願平10-136198
124.		174. 特願平10-149603
125.		175. 特願平10-150494
126.		176. 特願平10-151245
127.	特願平09-189436	177. 特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178. 特願平10-155841
129.	· 特願平09-208866	179. 特願平10-156104
130.	. 特願平09-221067	180. 特願平10-156108
131.	· 特願平09-228345	181. 特顯平10-198313
132.		182. 特願平10-200280
133.	. 特願平09-253740	183. 特願平10-217132 184. 特願平10-217180
134	. 特顯平09-256795	
135		
136		186. 特願平10-227939 187. 特願平10-229591
137		188. 特願平10-232520
138		189. 特顧平10-232590
139	. 特願平09-308597	190. 特願平10-236009
140	. 特願平09-309848	191. 特顯平10-237485
141		192. 特願平10-238144
142		193. 特顯平 10 - 24 5 2 9 3
143		194. 特顯平1.0-250598
144		195. 特願平10-250611
145		196. 特願平10-252128
146		197. 特願平10-260347
147		198. 特願平10-260416
148	3. 特願平10-015690	198. 特願平10-268791
149		
150). 特顯平10-043335	200. 特願平10-269859

目録(3)

201. 特願平 1 0 - 2 7 2 5 2 9	251. 特顯平11-135137
	252. 特顧平11-135482
202. 特願平10-280351 203. 特願平10-308533	253、 特爾平 1 1 - 1 4 3 4 2 9
	254. 特顯平11-144005
	255. 特願平11-147097
205. 特願平10-311673	256. 特願平11-151099
206. 特願平10-311674	257. 特願平11-168247
207. 特願平10-311675 208. 特願平10-314856	258. 特顯平11-173839
	259. 特願平11-179278
	260. 特願平11-186052
	261. 特願平11-193235
	262. 特顏平11-224269
	263. 特願平11-225060
	264. 特願平11-225832
	265. 特願平11-225839
	286. 特願平11-226176
	287. 特願平11-234800
	268. 特願平11-240325
	269. 特願平11-240910
219. 特願平 1 0 - 5 3 2 5 3 2 220. 特願平 1 0 - 5 3 5 5 8 3	270. 特顏平11-241737
221. 特願平 1 1 - 0 0 8 1 8 3	271. 特願平11-242438
222. 特顯平11-013380	272. 特顯平11-242490
223. 特願平11-015176	273. 特願平11-253851
224. 特願平11-031724	274. 特願平11-260947
225. 特願平11-035776	275. 特願平11-277759
226 特朗平11-046372	276. 特顯平11-278976
227. 特願平11-055835	277. 特願平11-279324 278. 特願平11-281632
228. 特願平11-055867	
229. 特願平11-055930	
230. 特願平11-056957	
231. 特願平11-057381	
232. 特願平11-057749	282. 特願平11-321282 283. 特願平11-336079
233. 特願平11-058103	284. 特顯平11-346467
234. 特願平11-061079	285. 特願平11-354563
235. 特顯平11-061080	286. 特願平11-360274
236. 特顯平11-064193	287. 特顯平11-365899
237. 特願平11-064372	288. 特顯平11-373483
238. 特顯平11-064506	289. 特願平11-510791
239. 特願平11-065136	290. 特願平11-515324
240. 特顯平11-074385	291. 特顧2000-001783
241. 特願平11-081225	292. 特顧2.000-005221
242. 特願平11-090383 243. 特願平11-091875	293. 特顧2000-009363
	294. 特顧2000-010516
	295. 特顧2000-011147
	296. 特願2000-011623
	297. 特願2000-016518
	298. 特願2000-016622
	299. 特願2000-017112
	300. 特顧2000-018612
250. 特願平11-130815	

目録(4)

301.	特願2000-019195	351. 特願2000-141763
302.	特願2000-019528	352. 特願2000-148843
303.	特願2000-020067	353. 特願2000-152455
304.	特願2000-030321	354. 特顧2000-152469
305.	特願2000-034109	355. 特顧2000-154484
306.	特願2000-039082	356. 特顧2000-161895
307.	特願2000-040355	357. 特願2000-163122
308.	特願2000-041927	358. 特願2000-164584
309.	特願2000-041929	359. 特願2000-179723
310.	特顧2000-045318	360. 特願2000-181281
311.	特顧2000-045855	361. 特願2000-184259
312.	特願2000-051488	362. 特願2000-184295
313.	特顧2000-051650	363. 特顧2000-191007
	特顧2000-052040	364. 特顧2000-191265
314.	特顧2000-053707	365. 特願2000-192332
315.	特顧2000-054949	366. 特顧2000-193817
316.	特顧2000-056093	367. 特顧2000-195384
317.	特顧2000-056879	368. 特願2000-196991
318.	特願2000-057564	369. 特顧2000-197022
319.	特顯2000-057565	370. 特願2000-202801
320.	特顧2000-057566	371. 特願2000-216457
321.	特願2000-058133	372. 特願2000-223714
322. 323.	特顧2000-058282	373. 特顧2000-224970
323. 324.	特顧2000-062316	374. 特願2000-225486
325.	特顧2000-064142	375. 特顧2000-225864
326.	特顧2000-064209	376. 特顯2000-225978
327.	特顧2000-071119	377. 特顧2000-226361
328.		378. 特顯2000-229191
329.		379. 特願2000-230551
330.		380. 特願2000-237165
331.		381. 特願2000-237166
332.		382. 特顯2000-237533
333.		383. 特顯2000-246309
334.		384. 特願2000-248331
335.		385. 特願2000-249232
336.	特顧2000-108409	386. 特願2000-256149
337.	特願2000-109638	387. 特顯2000-257080
338.		388. 特顧2000-257083
339.		389. 特顯2000-260030
340.	,特顧2000-120874	390. 特顧2000-261233
341	. 特願2000-123634	391. 特顧2000-264743
342		392. 特顯2000-265344
343	. 特願2000-131049	393. 特顧2000-278502
344		394. 特願2000-279557
345		395. 特願2000-292422
346	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	396. 特願2000-292832
347		397. 特願2000-299812
348		398. 特願2000-307464
349		399. 特願2000-308248
350	. 特願2000-141566	400. 特願2000-309581

目録(5)

	44mma 0 0 0 1 0 7 1 4 9 5
401. 特願2000-319775	451. 特願2001-071435
402. 特願2000-322056	452. 特願2001-072650
403. 特願2000-333311	453. 特願2001-072668
404. 特顧2000-334686	454. 特願2001-072963
405. 特願2000-334969	455. 特願2001-073028
406. 特願2000-343912	456. 特願2001-074964
407. 特顧2000-347398	457. 特願2001-074965
408. 特願2000-347865	458. 特顧2001-077257
409. 特願2000-358121	459. 特顧2001-078671
410. 特題2000-368566	460. 特願2001-084173
411. 特顧2000-374626	461. 特願2001-089541
412. 特顧2000-375090	462. 特願2001-091911
413. 特顧2000-378421	463. 特願2001-092337
414. 特願2000-378942	464. 特願2001-116171
415. 特願2000-378950	465. 特願2001-124294
416. 特顯2000-384771	466. 特願2001-124452
417. 特願2000-387016	467. 特顧2001-127575
418. 特願2000-394815	468. 特願2001-127576
419. 特顧2000-396445	469. 特顧2001-135357
420. 特願2000-399940	470. 特願2001-137087
421. 特願2000-400336	471. 特願2001-138103
422. 特願2000-401110	472. 特願2001-142583
423. 特願2000-401245	473. 特顧2001-147081
424. 特願2000-401258	474. 特顧2001-152364
425. 特願2000-503838	475. 特願2001-152379
426. 特願2000-571733	476. 特顧2001-153447 477. 特顧2001-155572
427. 特願2000-571943	
428. 特顧2000-602588	
429. 特顧2000-602900	
430. 特願2000-618709	
431. 特顧2001-003476	
432. 特顧2001-005615	
433. 特願2001-007979	483. 特願2001-168784 484. 特願2001-171705
434. 特顧2001-016626	485. 特願2001-173331
435. 特願2001-025030	486. 特願 2 0 0 1 - 1 7 4 4 2 1
436. 特顧2001-037141	487. 特願2001-174553
437. 特顧2001-037147	488. 特願2001-175898
438. 特願2001-042501	489. 特願2001-178169
439. 特願2001-044933	490. 特顯2001-179858
440. 特願2001-047762	491. 特願2001-180552
441. 特願2001-050845	492. 特顧2001-180554
442. 特願2001-053550	493. 特顧2001-187735
443. 特願2001-054717	494. 特願2001-197185
444. 特願2001-059115	495. 特顯2001-197897
445. 特願2001-059892	496. 特願2001-200854
446. 特願2001-060848	
447. 特願2001-062703	
448. 特願2001-065799	
449. 特願2001-065917	
450. 特願2001-068285	500. 特願2001-206505

目録(6)

特願2001-325367 特願2001-206522 551. 501. 特願2001-326872 特願2001-206523 552. 502. 特願2001-327853 553. 特願2001-209305 503. 特願2001-329023 554. 特願2001-212947 504. 特願2001-332168 特願2001-216505 555. 505. 特顧2001-337467 特顧2001-220219 556. 506. 特願2001-339396 557. 特顧2001-226176 507. 558. 特顯2001-339593 特顧2001-228287 508. 特願2001-346035 559. 特顧2001-228374 509. 特願2001-347316 特顧2001-235412 560. 510. 特顧2001-235747 561. 特願2001-347637 511. 562. 特願2001-349614 特願2001-238951 512. 特顯2001-351730 563. 特顧2001-241023 513. 特顯2001-352189 特顧2001-243930 564. 514. 特願2001-353038 特願2001-246642 565. 515. 特顧2001-358446 特願2001-249976 566. 516. 特願2001-358581 567. 特願2001-254377 517. 特願2001-359710 568. 特願2001-254378 518. 特願2001-374928 569. 特顧2001-255589 519. 特願2001-376591 570. 特願2001-256576 520. 特願2001-378757 特願2001-257188 571. 521. 特願2001-380473 特願2001-261158 572. 522. 特願2001-382537 特願2001-266004 573. 523. 特願2001-382539 574. 特願2001-266069 524. 特願2001-382599 575. 特願2001-266454 525. 特願2001-385258 576. 特願2001-267194 526. 特願2001-385512 577. 特願2001-267379 527. 特願2001-385513 578. 特願2001-267863 528. 特願2001-385538 特願2001-272977 579. 529. 特願2001-388116 特願2001-273964 580. 530. 特願2001-390122 特願2001-276053 581-531. 特顧2001-392087 特顧2001-279406 532. 特願2001-392088 583. 特顧2001-280319 533. 584. 特願2001-395196 特願2001-285145 534. 特願2001-396120 585. 特願2001-291059 535. 特顧2001-397762 特顧2001-292223 586. 536. 特顧2001-397998 587. 特顧2001-292224 537. 特願2001-401139 特願2001-293000 588. 538. 特顧2001-515803 特願2001-293054 589. 539. 特願2001-523852 590. 特顧2001-293936 540. 特願2001-557672 591. 特顧2001-294013 541. 特顧2002-000993 592. 特顧2001-298140 542. 特顧2002-005746 593. 特願2001-298402 543. 特顧2002-010344 特願2001-307340 594. 544. 特額2002-011558 595. 特願2001-309501 545. 特願2002-019752 596. 特顧2001-309508 546. 特願2002-020329 597. 特願2001-309984 547. 特顧2002-022499 特願2001-310554 598. 548. 特願2002-028046 特顧2001-313430 599. 549. 特願2002-028109 600. 特願2001-319360 550.

目録(7)

601. 特願2002-040151	651. 特願2002-162157
	652. 特願2002-162211
	653. 特顧2002-162365
	654. 特願2002-167759
	655. 特願2002-170068
605. 特願2002-046188	656. 特顧2002-170902
606. 特願2002-047799	657. 特顧2002-176435
607. 特願2002-053190	658. 特願2002-176583
608. 特願2002-053575	659. 特顧2002-183722
609. 特顧2002-055272	660. 特願2002-185966
610. 特願2002-057253	661. 特願 2 0 0 2 - 1 8 7 3 6 2
611. 特顯2002-057565	662. 特願2002-187957
612. 特顯2002-057935	663. 特願2002-188281
613. 特願2002-057963	664. 特願2002-189265
614. 特願2002-066249	665. 特顧2002-194627
615. 特顧2002-070624	666. 特顧2002-197812
616. 特願2002-070987	667. 特顧2002-201443
617. 特顧2002-071924	668. 特顧2002-201575
618. 特顧2002-074902	669. 特願2002-202118
619. 特願2002-078164	670. 特願2002-205814
620. 特顧2002-081467 621. 特顧2002-081502	671. 特願2002-205825
	672. 特顧2002-217714
	673. 特顧2002-221188
	674. 特願2002-225469
	675. 特顧2002-225724
	676. 特顧2002-226859
626. 特願2002-094681 627. 特願2002-095132	677. 特願2002-227286
628. 特願2002-095389	678. 特願2002-229686
629. 特願2002-100431	679. 特顯2002-230562
630. 特願2002-108561	680. 特願2002-235294
631. 特願2002-119320	681. 特願2002-235737
632. 特願2002-120371	682. 特顧2002-236838
633. 特願2002-123347	683. 特顧2002-237058
634. 特願2002-128854	684. 特願2002-237092
635. 特願2002-133717	685. 特願2002-248946
636. 特願2002-133749	686. 特顧2002-253322
637. 特願2002-134313	687. 特顧2002-253689
638. 特願2002-141187	688. 特願2002-253697
639. 特願2002-141438	689. 特顯2002-254096
640. 特願2002-142260	690. 特顯2002-257924
641. 特願2002-149471	691. 特顧2002-260788
642. 特願2002-149931	692. 特顧2002-261499
643. 特願2002-150541	693. 特願20.02-264969
644. 特願2002-154688	694. 特願2002-267114
645. 特願2002-154695	695. 特願2002-268987
646. 特願2002-154823	696. 特顧2002-270917
647. 特願2002-158237	697. 特願2002-271375
648. 特願2002-158352	698. 特顧2002-271473
649. 特願2002-160277	699. 特願2002-273996
650、 特願2002-162148	700. 特願2002-274469

目録(8)

701. 特願2002-276051	751. 特願2003-012738
702. 特願2002-282746	752. 特顧2003-012774
703. 特願2002-286487	753. 特願2003-015968
704. 特願2002-289209	754. 特願2003-016044
705. 特願2002-295332	755. 特願2003-016940
706. 特願 2 0 0 2 - 2 9 6 9 1 1	756. 特顧2003-017397
707. 特願2002-299429	757. 特顧2003-021499
708. 特願 2 0 0 2 - 3 0 1 8 7 5	758. 特願2003-024347
709. 特願 2 0 0 2 - 3 0 3 8 3 8	759. 特願2003-024620
710. 特願 2 0 0 2 - 3 1 2 1 3 1	760. 特顧2003-025277
711. 特願2002-320102	761、 特願2003-027647
712. 特顧2002-320704	762. 特願2003-027648
713. 特顯2002-325909	763. 特願2003-031882
714. 特顯2002-325920	764. 特顧2003-032932
715. 特願2002-332232	765. 特願2003-038206
716. 特顧2002-339344	766. 特願2003-040642
717. 特願2002-339392	767. 特願2003-043961
718. 特願2002-339541	768. 特顧2003-050153
719. 特願2002-339551	769. 特願2003-050446
720. 特顧2002-341195	770. 特願2003-052520
721. 特願2002-343807	771. 特願2003-052602
722. 特願2002-344279	772. 特顧2003-052613
723. 特願2002-345597	773. 特願2003-052877
724. 特願2002-347401	774. 特願2003-053023
725. 特願2002-348760	775. 特願2003-054182
726. 特願2002-349042	776. 特顯2003-054798
727. 特願2002-354594	777. 特顧2003-054799 778. 特顧2003-054846
728. 特願2002-357768	
729. 特願2002-357900	
730. 特願2002-358019	780. 特願2003-054848 781. 特願2003-054849
731. 特願2002-358967	782. 特顧2003-055452
732. 特顯2002-360972 733. 特顯2002-360975	783. 特顧2003-056628
	784. 特顯2003-061426
	785. 特顧2003-063532
	786. 特顯2003-065013
736. 特願 2 0 0 2 - 3 7 6 7 7 4 737. 特願 2 0 0 2 - 3 7 6 8 3 1	787. 特顧2003-071028
738. 特願 2002-379214	788. 特顧2003-072979
739. 特願2002-380624	789. 特願2003-074168
740. 特願 2002 — 381888	790. 特顧2003-076107
741. 特願2002-382170	791. 特願2003-078999
742. 特願 2 0 0 2 - 3 8 3 8 7 0	792. 特顧2003-079598
743. 特願2002-521644	793. 特顯20,03-079613
744. 特願2002-532458	794. 特顯2003-082466
745. 特願2002-546564	795. 特顧2003-083318
746. 特顧2002-548185	796. 特願2003-083433
747. 特顧2002-570743	797. 特顧2003-083480
748. 特願2003-003450	798. 特願2003-085193
749. 特願2003-012550	799. 特願2003-089026
750. 特顧2003-012694	800、 特願2003-090331
· = = * · * · · · · · · · · · · · · · ·	

目録(9)

801. 特願 2 0 0 3 - 0 9 1 4 4 6	851. 特願2003-127135
550054	852. 特顯2003-127150
	853. 特願2003-128818
	854. 特願2003-128897
804. 特願2003-094272	855. 特願2003-129347
805. 特願2003-094719	856. 特願2003-131313
806. 特願2003-095770	857. 特顧2003-132280
807. 特顯2003-095884	858. 特顧2003-132605
808. 特願2003-095885	859. 特願2003-132606
809. 特願2003-095886	860. 特願2003-135591
810. 特願2003-095904	861. 特顧 2 0 0 3 - 1 3 6 4 4 5
811. 特願2003-097283	862. 特願2003-139397
812. 特願2003-097327	863. 特願2003-140684
813. 特願2003-101917	864. 特願2003-142303
814. 特願2003-104928	865. 特顧2003-143932
815. 特願2003-105362	866. 特顧2003-145221
816. 特願2003-107267	867. 特顧2003-145390
817. 特顯2003-107268	868. 特願 2003-147820
818. 特願2003-107647	869. 特顧2003-150690
819. 特願2003-107885	870. 特顧2003-153014
820. 特願2003-109575	871. 特顧2003-153015
821. 特願 2 0 0 3 - 1 1 5 7 5 0	872. 特願2003-153016
822. 特願2003-115793	873. 特顧2003-153985
823. 特願2003-115847	874. 特顧2003-154009
824. 特願2003-115888	875. 特顧2003-15.4841
825. 特願2003-116232	876. 特顧2003-155397
826. 特願2003-116895	877. 特顧2003-155407
827. 特願2003-118161	878. 特顧2003-158017
828. 特願2003-118186	879. 特願2003-161005
829. 特願 2 0 0 3 - 1 1 9 7 4 9 830. 特願 2 0 0 3 - 1 1 9 9 3 0	880. 特願2003-164126
	881. 特顧2003-170051
	882、特願2003-170324
	883. 特顧2003-170325
	884. 特願2003-170326
	885. 特顧2003-170327
	886. 特顧2003-170328
	887. 特顧2003-170329
	888. 特顯2003-170330
	889. 特顧2003-170573
	890. 特顯2003-171576
45	891. 特顧2003-171619
	892. 特願2003-172898
	893. 特願2003-175819
	894. 特願2003-177298
	895. 特顧2003-180198
	896. 特願2003-182958
	897. 特願 2 0 0 3 - 1 9 2 7 6 3
847. 特顯 2003-127090	898. 特顧2003-192775
848. 特願2003-127093	899. 特願2003-194837
849. 特顯2003-127109	900. 特顧2003-197229
850. 特願2003-127130	DUU. TURK DUU LU. BE

目録(10)

```
901. 特願2003-198340
   特願2003-204075
902.
   特願2003-205349
903.
   特願2003-205710
904.
   特願2003-206546
905.
   特願2003-207698
906.
   特願2003-207771
907.
   特願2003-207772
908.
    特願2003-207850
909.
   特願2003-270049
910.
    特願2003-271473
911.
    特願2003-272421
912.
    特願2003-275055
913.
    特願2003-277958
914.
    特願2003-279130
915.
    特願2003-283972
916.
    特願2003-284055
917.
    特願2003-286640
918.
    特顧2003-289138
919.
920.
    特願2003-293912
    特願2003-296474
921.
    特顧2003-298558
922.
    特顯2003-299424
923.
    特願2003-303979
924.
    特願2003-304452
925.
    特願2003-304453
926.
    特願2003-305689
927.
    特顧2003-305844
928.
    特願2003-306137
929.
    特願2003-307564
 930.
    特願2003-313014
 931.
    特願2003-315355
 932.
    特顧2003-318801
 933.
    特願2003-321497
 934.
    特額2003-322948
 935.
    特顧2003-324974
 936.
     特願2003-326510
 937.
     特顧2003-327645
 938.
 939.
     特願2003-327907
     特願2003-328600
 940.
     特願2003-328840
 941.
 942.
     特願2003-330418
     特顧2003-330569
 943.
     特願2003-331848
 944.
     特顧2003-332756
 945.
     特顧2003-333798
 946.
     特顧2003-333932
 947.
     特願2003-334036
 948.
     特顧2003-334083
 949.
     特顧2003-336365
 950.
```

特願2003-338191 951. 特願2003-339542 952. 特願2003-340181 953. 特願2003-342519 954.

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-207771

受付番号 20308550900

書類名 出願人名義変更届 (一般承継)

作成日 平成16年 4月15日

<認定情報・付加情報> 【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1

特願2003-207771

出願人履歴情報

識別番号

[000250339]

1. 変更年月日 1994年 4月 8日 [変更理由] 住所変更 住所 東京都昭島市松原町3丁目9番12号 氏名 理学電機株式会社

2.変更年月日2004年 4月21日[変更理由]名称変更住所東京都昭島市松原町3丁目9番12号氏名株式会社リガク

特願2003-207771

出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日 [変更理由]

住所氏名

1990年 8月28日

新規登録

埼玉県和光市広沢2番1号

理化学研究所

特願2003-207771

出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由]

2003年10月 1日 新規登録

住 所 氏 名 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所